19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-7822

Mint Cl. 1

識別記号 广内整理番号

④公開 昭和61年(1986)1月14日

G 02 F 1/133

123

8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

**砂発明の名称** 液晶素子の製造方法

②特 願 昭59-127407

**20**出 願 昭59(1984)6月22日

⑩発 明 者 岡田 伸二郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 猿渡 章雄 外1名

明細葉

#### 1.発明の名称

液晶素子の製造方法

#### 2.特許請求の範囲

1. それぞれ一面に電板を形成した一対の電板 拡板を、それぞれの電板形成面を内側にして対向 配置し、周緑部を接着剤により接着固定して液晶 表示用セルを形成するに際して、少なくとも一方 の拡板の中央部において、スペーサ部材を形成し た後、接着剤を印刷し、四接部に致けた接着剤と ともに一対の電板基板を接着固定することを特徴 とする液晶素子の製造方法。

2. 前記スペーサ部材を、一様な成膜ならびに その部分的除去工程を含むリングラフィー技術に より形成する特許請求の範囲第1項に記載の液晶 素子の製造力法。

3. 基板中央部に形成する接着剤およびスペーサ部材がいずれもポリイミド系関脂からなる特許 請求の範囲第1項または第2項に記載の液晶素子の製造方法。

#### 3 . 発明の詳細な説明

#### 技能分類

本発明は、 液晶表示装置におけるセルの製法に関するもので、 特に 1 ~ 2 μm というように 数小な 間窓を必要とする液晶装示用セルの製法に関するものである。

## 背景技術.

後、上記のようなギャップ制御材を均一に散布して、 透明落板間の間隔を保持しつつ接着固定を行なう方法が行なわれていた。

しかしながら、上記のような方法では、 基板問題に多少のバランキがでることは避けられず、 特に基板間隔が 1 ~ 2 μ m 程度に確くなると、生ずる基板間隔のバランキが表示特性に与える悪影響が無視できなくなる。

#### 発明の目的

本発明の目的は、上述の事情に鑑み、 花板間開 が 1 ~ 2 μ 血程度と数小な場合であっても、 均一 で安定な花板間隔を有する液晶表示用セルを製造 する方法を提供することにある。

#### 発明の根要

本発明の液晶表示用セルは、上述の目的を達成するために開発されたものであり、より詳しくは、それぞれ一面に電極を形成した一対の電極影成面を内側にして対向配数し、周縁部を接着削により接着固定して液晶表示用セルを形成するに際して、少なくとも一方の

基板の中央部において、スペーサ部材を形成した 技、 接着剤を印刷し、 周線部に設け た接着剤とと もに一対の電板装板を接着固定することを特徴と するものである。

#### **寒** 施 例

第2回は、本発明方法に従う液晶表示セル製造 過程を説明するための斜視図である。

すなわち、それぞれITO(インジウムーすず 複合酸化物)等からなる透明電域を設け且つ必要 に応じて液晶配向膜を形成したガラス板等からな

. る一対の透明芸板22a、22bを用意し、まず この基板の少なくとも一方の上にスペーサ部材2 5を形成する。このスペーサ部材形成は、好まし くは一様な成膜ならびにその部分的除去工程を含 むリソグラフィー技術により形成される。スペー サ部材材料としては樹脂材料が好ましく用いら れ、なかでも厚膜形成ができること、液晶の水平 配向性がある等の理由によりポリイミドが好まし く用いられる。リングラフィー技術により例えば 厚さが 1 ~ 3 μ m 、幅 5 ~ 1 0 0 μ m のストライ プ状スペーサ部材25を、0.1~2mmのビッ チで形成した後、スペーサ部材12の間に例えば 0.1~2mm程度の適宜の間隔で接着剤26を 印刷により形成する。この接着剤の好ましい一例 は未硬化のポリイミド樹脂であり、これをスク リーンもしくはオフセット印刷等の方法により印 刷して例えば厚さ1.0~3.0ヵm、巾0.1 ~ 0 . 5 μ m 程度の接着削ストライプ 1 3 を形成 する。また同様な材質(この場合は、上記の接着) 剤と同時に塗布できる)あるいはエポキシ系樹脂

等からなる異なる材質の接着剤27を周録部に捻 布し、他方の茲板と組合せて接着固定する。

第3回は、かくして得られる液晶セルの一例の 厚さ方向断面図であり、この例では、対向基板 2 2 a 上には、電板限 2 l a を覆って液晶配向用 にポリイミド樹脂段 2 8 のみが形成されている。

上記例示の液晶表示セルの具体的な製造例を説明する。

### 例 1

まず透明電概 2 1 b を 設けたガラス 芸板上に、アー(2-アミノエチル)アミノブロビルト 溶液 条 た かっ シランのロブタノール 0 .3 w l % が 条 な た と 2 が の 保 に 1 5 0 でに 3 0 分間 体 し で 2 が の 依 と 1 0 か の 2 w l % N ー メチルピロリドン 溶液 し し 5 5 5 6 0 0 1 P m . 1 分間 の 条 件 で ス ピンカー 1 分間 の 2 w l % N ー メチルピロリドン 3 5 6 で た 後 . ポリイミド 前 躯 体 ( 東ロリドン 3 7 で を 1 1 5 0 で で 娩 成 し て ア ア エ ス ド に 1 5 0 で で 娩 成 し て ス ド に と 形 成 し た 。 次 い で 、 ポ ジレ ジスト を 日 被 に と 形 成 し た 。 次 い で 、 ポ ジレ ジスト を 日 な に と ア ラン 化 し 、 更 に ヒ ド ラ ジン N a O H 報 合 被 た と

り、 上記ポリイミドを 3 0 °C に加熱したピロリドン: N a O H 3 % 前液 = 4 : 3 混合液に 5 ~ 1 5 分間 模様してポリイミドをエッチングした後、レジストを剝離してストライブ状のスペーサ 2 5 を形成した。

その後刊び、上記のように、 アー (2 - アミノエチル) アミノプロピルトリメトキシシランの n ブクノール 0 ・ 3 w t %溶液を基板全面に 窓 布 し酸 化させた 技に、上記ポリイミド 前 窓 体 S P - 5 1 0 を スクリーン印刷もしくは、オフセット 印刷 法により、ストライプ 2 6 および 2 7 のように印刷した。

他方、対向基板 2 2 a は、 I T O 花板 2 1 a 上に厚さ 4 0 0 ~ 5 0 0 Å のポリ イミド腺 2 8 を形成し、ラビング処理したものであって、これを上記のように接着 剤を印刷した基板 2 2 b と位 置合せした 後、接着を行ない、 4 0 k g / c m² 程度の圧力でプレスしつつ、 2 4 0 ℃で 3 時間焼成した。

これにより、2 μ m の均一な茲板間隔を有する

第3回に示すようなセルが得られた。

#### 84 2

上記例 1 の方法においては、上下ガラス基板を、ポリイミド接着剤 2 6 および 2 7 のみによって接着している。このため、プレスの際のガラス 基板に倣らく応力や歪の解消によって、剝離が生 じ易い欠点がある。

これを避けるために、この例では、一旦、蒸椒板2 2 2 b よにポリイミドによるストライブ状接角類2 6 のみを印刷し、 更に対向基板2 2 a a と組合せて加圧下に焼成し、 阿茲板を接着固定 した後、でに別縁部にエポキシ系接着剤2 7 を強加したの例ではエポキシ系接着剤2 7 による補強を収さての例ではエポキシ系接着剤2 7 による補強を収さたの例ではエポキシ系接着剤2 7 による補強を収めた。 なんが、ブレスを開放した状態で行なうことも可能である。

#### 発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、 茲板間 駅が 1 ~ 2 μ m 程度というように数小である被晶 数示用セルを形成するに際して、 茲板中央部にス

#### 4. 网面の新雄な殿町

第 1 図は従来の液晶表示セルの厚き方向断面 図、第 2 図は本発明方法に従う液晶表示セル製造 過程を説明するための斜視図、第 3 図は得られる 液晶表示セルの一例の厚き方向断面図である。

1 1 a . 1 i b . 2 i a . 2 i b · · 透明電板

22a、22b··透明荔板

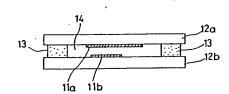
25・・・スペーサ部材

26 · · · 中央部接着剂

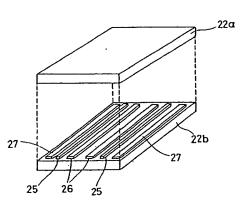
13、27 · · · 周錄部接着剂

代表図面: 第2図

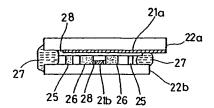




第 2 図



第3図



# 3開曜59- 57221 (6)

